

لهم اسْتَغْفِرُكَ

لِمَا حَمِّلَتْ

۱۳۸۷/۱۰/۲۱
۸۵



دانشکده مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد (شناصایی و انتخاب مواد مهندسی)

بررسی امکان تولید ذرات نانو فلزات با استفاده از روش رسوب گذاری
الکتروشیمیایی و میدان مغناطیسی

توسط:

نیکان اشرفی شهمیرزادی

۱۳۸۷/۱۰/۲۱

اعلامات مدنی
حسین شریعت

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین شریعت

مهر ماه ۱۳۸۷

۱۰۸۶۰۴

به نام خدا

بررسی امکان تولید ذرات نانو فلزات با استفاده از روش رسوب گذاری
الکتروشیمیایی و میدان مغناطیسی

به وسیله‌ی:

نیکان اشرفی شهمیرزادی

پایان نامه

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی
لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی:

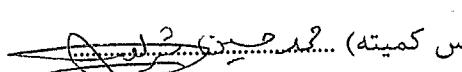
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد

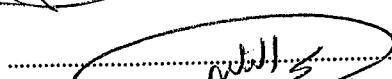
از دانشگاه شیراز

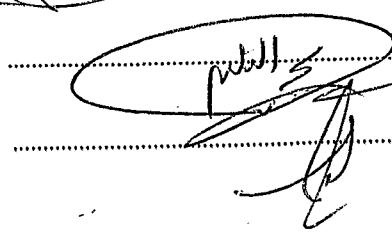
شیراز

جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه: عالی

دکتر محمد حسین شریعت، استاد بخش مهندسی مواد (رئیس کمیته)


دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم، دانشیار بخش مهندسی مواد


دکتر عبدالغفار برزگر، استادیار بخش مهندسی مواد


مهر ماه ۱۳۸۷

تقدیم به

پدر، مادر و همسر عزیرم

سپاسگزاری

اکنون که به لطف پروردگار این پایان نامه به اتمام رسیده است، به پاس حق شناسی لازم می‌دانم
که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمد حسین شریعت و استاد مشاور جناب آقای دکتر بحرالعلوم
و جناب آقای دکتر بزرگر که با راهنمایی‌های ارزنده‌ی خویش، در پیشبرد و تکمیل این پروژه اینجانب
را یاری نمودند، تشکر ویژه داشته باشم.

در پایان از پدر، مادر، پدر و مادر همسرم و به ویژه همسر منهربانم که دعای خیرشان همواره
بدرقه‌ی راهم بود کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

چکیده

بررسی امکان تولید ذرات نانو فلزات با استفاده از روش رسوب گذاری الکتروشیمیایی و میدان مغناطیسی

به وسیله‌ی:

نیکان اشرفی شهمیرزادی

از حدود یک دهه پیش توجه زیادی به مواد در اندازه‌های نانومتری صورت گرفته و پیشرفت در این زمینه به حدی رسیده که صرفاً تولید مواد در اندازه‌های نانومتری امری مهم تلقی نمی‌شود و امروزه هدف از ارائه روش‌های جدید کنترل خواص این ذرات در حین تولید می‌باشد. روش رسوب گذاری الکتروشیمیایی از سالها پیش به عنوان یکی از روش‌های رایج تولید پودر فلزات با درجه خلوص بالا مطرح بوده. در این تحقیق امکان استفاده از این روش به همراه یک میدان مغناطیسی قوی و استفاده از خواص مغناطیسی مواد دیامغناطیس برای رسیدن به ذرات در اندازه‌های نانومتری مورد بررسی قرار گرفته. طبق بررسی‌هایی که توسط میکروسکوپ الکترونی روی ذرات تولید شده به این روش صورت گرفته ذراتی در اندازه‌های ۲۲۰ نانومتر و محدوده اندازه ذرات مناسب تولید شده است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تولید میدان‌های مغناطیسی قوی، رسیدن به ذراتی با ابعاد کوچکتر امکان‌پذیر نبود.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱ - مقدمه:.....	۱
۲- مروری بر تحقیقات انجام شده:.....	۳
۲-۱- تاریخچه:.....	۳
۲-۲- روش‌های تولید نانو ذرات:.....	۴
۲-۲-۱- روش‌های شیمیایی تولید فلزات.....	۴
۲-۲-۱-۱- احیاء نمک های فلزات.....	۴
۲-۲-۱-۲- تجزیه شیمیایی و روش‌های فتوشیمیایی :.....	۴
۲-۲-۱-۲-۱- تجزیه دمایی:.....	۴
۲-۲-۱-۲-۲- تجزیه فتوشیمیایی :.....	۵
۲-۲-۱-۲-۳- احیاء از لیگاندها و جابجایی یون از ترکیبات آلی فلزی:.....	۵
۲-۲-۱-۲-۴- روش های الکتروشیمیایی :.....	۵
۲-۲-۲- روش ها ی فیزیکی تولید فلزات:.....	۶
۲-۳- تئوری:.....	۶
۴-۱- تشكیل کریستالها از رسوب گذاری الکتروشیمیایی.....	۷
۴-۲- فاکتورهای موثر روی فرایند رسوب گذاری الکتروشیمیایی :.....	۹
۴-۳- پتانسیل یا جریان اعمالی :.....	۹
۴-۴- آنیون:.....	۹
۴-۵- یون های کمپلکس کننده و ترکیبات آلی پوشش دهنده سطح:.....	۱۰
۴-۶- غلظت :.....	۱۰
۵-۱- pH محلول :.....	۱۰
۵-۲- اعمال میدان مغناطیسی:.....	۱۰

عنوان

صفحه

۱۱.....	۷-۵-۲- نوع کاتد:.....
۱۱.....	۶-۶- تئوریهای تشکیل پودر از رسوب گذاری الکتروشیمیایی در دانسیته جریان های بالا:.....
۱۱.....	۱-۶-۲- تشکیل پودر ها در اثر احیاء ثانویه به همراه هیدروژن:.....
۱۲.....	۲-۶-۲- تشکیل پودر در اثر احیاء یون های کمپلکس شده:.....
۱۳.....	۳-۶-۲- تشکیل پودر در اثر خالی شدن لایه نفوذی اطراف کاتد:.....
۱۶.....	۷-۲- معلق سازی مواد دیا مغناطیس با استفاده از اثر magneto-archimedes:.....
۱۸.....	۱-۷-۲- تاثیر غلظت:.....
۱۹.....	۲-۷-۲- تاثیر نوع یون پارامغناطیس:.....
۲۰.....	۳-۷-۲- تاثیر یون آنیون:.....
۲۲.....	۳- روش انجام تحقیق:.....
۲۲.....	۱-۳- طراحی و ساخت وسایل اصلی:.....
۲۳.....	۲-۳- مطالعات و آزمایشات اولیه:.....
۲۵.....	۳-۳- طراحی قسمت های مختلف آزمایش:.....
۲۵.....	۱-۳-۳- انتخاب فلز مورد نظر در رسوب گذاری:.....
۲۶.....	۲-۳-۳- طراحی کاتد:.....
۳۲.....	۳-۳-۳- انتخاب اجزای الکترولیت:.....
۳۳.....	۴-۳-۳- تعیین نوع مواد surfactant:.....
۳۴.....	۳-۳-۵- جداسازی ، شستشو و نگهداری پودرهای تولید شده:.....
۳۵.....	۴-۳- تعیین نوع آزمایش ها:.....
۳۵.....	۱-۴-۳- نوع الکترولیت زمینه:.....
۳۶.....	۲-۴-۳- غلظت یون بیسموت در الکترولیت:.....
۳۶.....	۳-۴-۳- نوع و غلظت ماده surfactant:.....
۳۶.....	۴-۴-۳- میزان پتانسیل یا دانسیته جریان اعمالی:.....
۳۷.....	۵-۳- بررسی پودرهای تولید شده.....
۳۸.....	۴- نتایج و بحث آزمایشات:.....
۳۸.....	۱-۴- مقدمه:.....

عنوان

صفحه

۲-۱- نمودار های جریان بر حسب پتانسیل در الکتروولیت اشبع از MnCl ₂ ، اسید سولفوریک ۱M و دارای غلظت های مختلف بیسموت و ماده ۲-Mercaptoethanol surfactant	۴۰
۲-۲- عکس های SEM و آنالیز EDX پودر های تولید شده با توجه به نمودار های بالا:	۴۴
۳-۱- نمودار های جریان-پتانسیل بیسموت در الکتروولیتهای مختلف:	۵۱
۳-۲- نمودارها و نتایج به دست آمده برای تعیین پتانسیل مناسب برای رسوب گذاری بیسموت به صورت پودر:	۵۴
۴-۱- آزمایش های مربوط به تغیین غلظت مناسب برای رسوب گذاری بیسموت به صورت پودر:	۵۹
۴-۲- نحوه تغییرات نمودار جریان- زمان در اثر اعمال میدان مغناطیسی:	۶۴
۴-۳- پودر های تولید شده در شرایط مختلف:	۶۹
۵-۱- نتیجه گیری و پیشنهادها:	۸۸
۵-۲- پیشنهاد ها :	۸۹
۶- فهرست منابع	۹۰

فهرست جداول ها

صفحه	عنوان و شماره
۱۷	جدول ۱ - میزان تاثیر پذیری مغناطیسی تعدادی از مواد مختلف و میدان عمود لازم برای معلق نگه داشتن آنها را در دو محیط هوا محلول $M_{2/67}$ $Dy(NO_3)_3$
۱۹	جدول ۲ - تعدادی از یون ها به همراه ساختار اوربیتالی لایه ظرفیت و ممان مغناطیسی آنها با واحد Bohr magneton
۴۰	جدول ۳ - نقاط مهم روی نمودار شکل ۱۱
۵۲	جدول ۴ - نقاط مهم روی نمودار شکل ۲۸

فهرست شکل ها

عنوان و شماره	صفحه
شكل ۱- نحوه تغییرات pH و تاثیر پذیری مغناطیسی بدون بعد نسبت به غلضت یون Dy^{3+} در محلول	۱۹
شكل ۲- دستگاه تولید میدان مغناطیسی با ۱۶۰۰ دور سیم و توانایی تحمل ۳ آمپر جریان	۲۳
شكل ۳- دستگاه تولید کننده میدان با ۱۰۰۰ دور سیم و توانایی تحمل ۱۰ آمپر جریان	۲۵
شكل ۴- نمودار پوربه بیسموت در محیط آبی	۲۶
شكل ۵- قطب ها میدان مغناطیسی و نحوه قرار گرفتن آنها در محلول	۲۷
شكل ۶- نحوه توضیع عمودی شدت میدان در بین قطب های یک الکترومگنت با توان تولید میدانی به بزرگی $1/4$ تسللا. مواد معلق شده به ترتیب از پایین به بالا تیتانیوم، سیلیسیم و کربن هستند که در محلول $2/67M\text{Dy}(NO_3)_3$ معلق نگه داشته شده اند	۲۷
شكل ۷- تعدادی از کاتد های طراحی شده برای افزایش شدت میدان در محل رسوب گذاری روی سطح کاتد	۲۸
شكل ۸- جزئیات کاتد طراحی و استفاده شده در تحقیق.	۳۱
شكل ۹- شماتیک کاتد مورد استفاده به همراه توضیع میدان مغناطیسی روی آن	۳۱
شكل ۱۰- نحوه تغییر میدان مغناطیسی در بین قطب ها با تغییر جریان اعمالی در سیم پیچ الکترومگنت	۳۹

- شکل ۱۱ - نمودار جریا- پتانسیل بیسموت با غلظت های مختلف در محلول اشباع MnCl₂ ۴۰
- شکل ۱۲ - نمودار جریان- پتانسیل بیسموت با غلظت های مختلف در محلول اشباع MnCl₂ و ماده 2-Mercaptoethanol surfactant به میزان ۰/۱۱۸M ۴۱
- شکل ۱۳ - نمودار جریان- پتانسیل بیسموت با غلظت ۰/۱M در محلول اشباع MnCl₂ و مقادیر مختلف ماده 2-Mercapto ethanol surfactant ماده با سرعت اسکن ۲ mv/s ۴۲
- شکل ۱۴ - نمودار جریان- پتانسیل بیسموت با غلظت ۰/۰۳M در محلول اشباع MnCl₂ و مقادیر مختلف ماده 2-Mercapto ethanol surfactant با سرعت اسکن ۲ mv/s ۴۳
- شکل ۱۵ - نمودار جریان- پتانسیل بیسموت با غلظت ۰/۰۵M در محلول اشباع MnCl₂ و مقادیر مختلف ماده 2-Mercapto ethanol surfactant با سرعت اسکن ۵ mv/s ۴۴
- شکل ۱۶ - ذره پودرتولید شده در محلول MnCl₂ حاوی ۰/۱M بیسموت و ۰/۲M 2-Mercaptoethanol و پتانسیل ۳۵۰mv-۳۵۰- نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۴۵
- شکل ۱۷ - ذره پودر تولید شده در شرایط بالا با بزرگنمایی بیشتر ۴۶
- شکل ۱۸ - ذره پودر تولید شده در شرایط بالا با بزرگنمایی بیشتر ۴۶
- شکل ۱۹ - آنالیز EDX ذره پودر شکل ۱۸ ۴۷
- شکل ۲۰ - ذره پودر تولید شده در محلول MnCl₂ حاوی ۰/۱M بیسموت و ۰/۲M 2-Mercaptoethanol و پتانسیل ۴۰۰mv-۴۰۰- نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۴۷
- شکل ۲۱ - ذره پودر قبلی با بزرگنمایی بیشتر ۴۸
- شکل ۲۲ - آنالیز EDX ذره شکل ۲۱ ۴۸

عنوان و شماره

صفحه

- شکل ۲۳- ذرات کوچک پودر که در کنار پودر های درشت تر در شرایط پودر قبلی تولید شده اند..... ۴۹
- شکل ۲۴- آنالیز EDX پودر های ریز تولید شده در شکل ۲۳..... ۴۹
- شکل ۲۵- ذره پودر تولید شده در محلول $MnCl_2 \cdot 0.5M$ حاوی Bi_2O_3 بیسموت و $2-Mercaptoethanol \cdot 0.2M$ و پتانسیل $-350mv$ نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا که کاملا توسط یک لایه سولفور پوشیده شده اند..... ۵۰
- شکل ۲۶- آنالیز EDX پودر های شکل ۲۵..... ۵۰
- شکل ۲۷- نمودار جرایان- پتانسیل بیسموت در محلول الکترولیت اشباع $HCl \cdot 1M$ در دو غلظت یونن بیسموت با سرعت اسکن $MnSO_4 \cdot 1mv/s$ ۵۲
- شکل ۲۸- نمودار جرایان- پتانسیل بیسموت با غلظت های مختلف در محلول الکترولیت $MnCl_2 \cdot 35g/100ml + MnSO_4 \cdot 50g/100ml$ حاوی $1 Molar HCl$ و $5cc \cdot 0\%$ محلول 1% پلی وینیل الکل در $20ml$ الکترولیت..... ۵۳
- شکل ۲۹- مقایسه نمودار جرایان- پتانسیل بیسموت در چند الکترولیت مختلف..... ۵۳
- شکل ۳۰- نمودار جرایان- پتانسیل با غلظت های مختلف بیسموت در محلول اشباع $MnCl_2 \cdot 1cc$ و $0.5cc \cdot 0\%$ ژلاتین در $20ml$ الکترولیت در شرایط قطع میدان مغناطیسی و با سرعت اسکن $2 mv/s$ ۵۵
- شکل ۳۱- نمودار جرایان- پتانسیل بیسموت با غلظت $1M \cdot 0\%$ در محلول اشباع $MnCl_2$ و مقادیر مختلف ماده surfactant ژلاتین و در شرایط قطع میدان مغناطیسی با سرعت اسکن $2 mv/s$ ۵۶
- شکل ۳۲- نمودار جرایان- پتانسیل بیسموت در محلول اشباع $MnCl_2$ حاوی $0.3M \cdot 0\%$ بیسموت و $0.5cc \cdot 0\%$ محلول 0.5% ژلاتین در $20ml$ الکترولیت در شرایط قطع و وصل میدان مغناطیسی با سرعت اسکن $2 mv/s$ ۵۷

عنوان و شماره

صفحه

- شكل ۳۳- نمودار جریا- پتانسیل بیسموت با غلظت $M_{0.03}$ در محلول اشباع $MnCl_2$ و مقادیر مختلف ماده surfactant ژلاتین، در حضور میدان مغناطیسی و با سرعت اسکن 2 mv/s ۵۷
- شكل ۳۴- نمودار جریان- پتانسیل بیسموت با غلظت $M_{0.01}$ در محلول اشباع $MnCl_2$ و مقادیر مختلف ماده surfactant پلی وینیل الکل با سرعت اسکن 2 mv/s ۵۸
- شكل ۳۵- نمودار جریان- پتانسیل با غلظت های مختلف بیسموت در محلول اشباع $MnCl_2$ و 1 cc محلول 1% پلی وینیل الکل در 20 ml الکترولیت با سرعت اسکن 2 mv/s ۵۸
- شكل ۳۶- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی غلظت های مختلف بیسموت و 0.05 cc محلول 5% ژلاتین در 20 ml الکترولیت در پتانسیل 400 mv - نسبت به الکترود کالومل ۶۰
- شكل ۳۷- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M_{0.03}$ بیسموت و 2 cc محلول 5% ژلاتین در 20 ml الکترولیت در پتانسیل های مختلف ۶۰
- شكل ۳۸- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M_{0.03}$ بیسموت و 2 cc محلول 5% ژلاتین در 20 ml الکترولیت در پتانسیل های مختلف ۶۱
- شكل ۳۹- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M_{0.03}$ بیسموت در پتانسیل 400 mv - نسبت به الکترود کالومل و مقادیر مختلف ژلاتین ۶۱
- شكل ۴۰- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی غلظت های مختلف بیسموت و 0.05 cc محلول 1% پلی وینیل الکل در 20 ml الکترولیت در پتانسیل 450 mv - نسبت به الکترود کالومل ۶۲
- شكل ۴۱- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M_{0.03}$ بیسموت و 0.05 cc محلول 1% پلی وینیل الکل در 20 ml الکترولیت در پتانسیل های مختلف ۶۳

عنوان و شماره

صفحه

- شکل ۴۲- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل $mv\text{ }-400$ - نسبت به الکترود کالومل و مقادیر مختلف پلی وینیل الكل ۶۳
- شکل ۴۳- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل $mv\text{ }-450$ - نسبت به الکترود کالومل و مقادیر مختلف ژلاتین و در حالت های قطع و وصل میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۶۴
- شکل ۴۴- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل های مختلف نسبت به الکترود کالومل و مقدار $5cc\text{ }/0$ محلول 1% پلی وینیل الكل در حالت های قطع و وصل میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۶۵
- شکل ۴۵- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل $mv\text{ }-350$ - نسبت به الکترود کالومل و مقادیر مختلف ژلاتین و در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۶۵
- شکل ۴۶- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل $mv\text{ }-400$ - نسبت به الکترود کالومل و مقادیر مختلف ژلاتین و در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۶۶
- شکل ۴۷- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل $mv\text{ }-450$ - نسبت به الکترود کالومل و مقادیر مختلف ژلاتین و در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۶۶
- شکل ۴۸- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت و $2cc$ محلول 5% ژلاتین در $20ml$ الکترولیت در پتانسیل های مختلف در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۶۷
- شکل ۴۹- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$ حاوی $M\text{ }0/0^3$ بیسموت در پتانسیل $mv\text{ }-350$ - نسبت به الکترود

عنوان و شماره

صفحه

- کالومل و مقادیر مختلف پلی وینیل الكل، در حضور میدان مغناطیسی
با چگالی ۱ تсла.....
۶۷.....
- شكل ۵۰- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$
حاوی 0.03M بیسموت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود
کالومل و مقادیر مختلف پلی وینیل الكل، در حضور میدان مغناطیسی
با چگالی ۱ تsla.....
۶۸.....
- شكل ۵۱- نمودار جریان بر حسب زمان رسوب گذاری در محلول $MnCl_2$
حاوی 0.03M بیسموت در پتانسیل -450mv - نسبت به الکترود
کالومل و مقادیر مختلف پلی وینیل الكل، در حضور میدان مغناطیسی
با چگالی ۱ تسل.....
۶۸.....
- شكل ۵۲ - ذرات پودر با اندازه متوسط 330 نانومتر تولید شده در محلول
 $MnCl_2$ حاوی 0.03M بیسموت و 2cc محلول 5% ژلاتین در 20ml
الکتروولیت در پتانسیل -350mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور
میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل.....
۶۹.....
- شكل ۵۳- آنالیز EDX پودرهای شکل ۵۲
۷۰.....
- شكل ۵۴- ذرات پودر با اندازه متوسط 680 نانومتر تولید شده در محلول
 $MnCl_2$ حاوی 0.03M بیسموت و 2cc محلول 5% ژلاتین در 20ml
الکتروولیت در پتانسیل -350mv - نسبت به الکترود کالومل در شرایط
عدم حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل.....
۷۰.....
- شكل ۵۵- آنالیز EDX پودرهای شکل ۵۴
۷۱.....
- شكل ۵۶- ذرات پودر با اندازه متوسط 420 نانومتر تولید شده در محلول
 $MnCl_2$ حاوی 0.03M بیسموت و 2cc محلول 5% ژلاتین در 20ml
الکتروولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور
میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل.....
۷۱.....
- شكل ۵۷- ذره پودر با اندازه متوسط 307 میکرومتر تولید شده در محلول
 $MnCl_2$ حاوی 0.03M بیسموت و 2cc محلول 5% ژلاتین در 20ml
الکتروولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در شرایط
عدم حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل.....
۷۲.....

عنوان و شماره

صفحه

- شكل ۵۸- ذرات پودر با اندازه متوسط $2/40$ میکرومتر تولید شده در محلول $۰/۰۳M$ حاوی $MnCl_2$ بیسموت و $۲ cc$ محلول ۵% ژلاتین در $۲۰ ml$ الکترولیت در پتانسیل $-450 mv$ - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا.....
۷۲.....
- شكل ۵۹- ذره پودر با اندازه متوسط ۳ میکرومتر تولید شده در محلول $۰/۰۳M$ حاوی $MnCl_2$ بیسموت و $۲ cc$ محلول ۵% ژلاتین در $۲۰ ml$ الکترولیت در پتانسیل $-450 mv$ - نسبت به الکترود کالومل در شرایط عدم حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا.....
۷۳.....
- شكل ۶۰- ذرات پودر با اندازه متوسط ۴۳ نانومتر تولید شده در محلول $۰/۰۳M$ حاوی $MnCl_2$ بیسموت و $۱ cc$ محلول ۵% ژلاتین در $۲۰ ml$ الکترولیت در پتانسیل $-400 mv$ - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا.....
۷۳.....
- شكل ۶۱- آنالیز EDX پودرهای شکل ۶۰.....
۷۴.....
- شكل ۶۲- ذرات پودر با اندازه متوسط ۳۵ نانومتر تولید شده در محلول $۰/۰۳M$ حاوی $MnCl_2$ بیسموت و $۱ cc$ محلول ۵% ژلاتین در $۲۰ ml$ الکترولیت در پتانسیل $-450 mv$ - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا.....
۷۴.....
- شكل ۶۳- ذرات پودر با اندازه متوسط ۴۰ نانومتر تولید شده در محلول $۰/۰۲M$ حاوی $MnCl_2$ بیسموت و $۱ cc$ محلول ۵% ژلاتین در $۲۰ ml$ الکترولیت در پتانسیل $-400 mv$ - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا.....
۷۵.....
- شكل ۶۴- آنالیز EDX پودرهای شکل ۶۳.....
۷۵.....
- شكل ۶۵- ذرات پودر با اندازه متوسط $۳/۱۸$ میکرومتر تولید شده در محلول $۰/۰۳M$ حاوی $MnCl_2$ بیسموت و $۱ cc$ محلول ۵% ژلاتین در $۲۰ ml$ الکترولیت در پتانسیل $-450 mv$ - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا.....
۷۶.....
- شكل ۶۶- پودرهای شکل ۶۵ در بزرگنمایی بیشتر.....
۷۶.....

عنوان و شماره

صفحة

- شكل ۶۷- آنالیز EDX پودر های شکل ۵۶ ۷۷
- شكل ۶۸- تاثیر اعمال میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسلا و افزایش پتانسیل اعمالی روی اندازه ذرات ۷۸
- شكل ۶۹- تاثیر غلظت بیسموت روی اندازه ذرات تولید شده ۷۹
- شكل ۷۰- ذرات پودر با اندازه متوسط ۳۶۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 بیسموت و ۱ cc محلول ۱٪ پلی وینیل الکل در ۲۰ ml الکتروولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۷۹
- شكل ۷۱- پودر های تولید شده در شرایط قبل در بزرگنمایی بیشتر ۸۰
- شكل ۷۲- آنالیز EDX پودر های شکل ۷۱ ۸۰
- شكل ۷۳- ذرات پودر با اندازه متوسط ۴۸۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 بیسموت و ۱ cc محلول ۱٪ پلی وینیل الکل در ۲۰ ml الکتروولیت در پتانسیل -450mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۱
- شكل ۷۴- آنالیز EDX پودر های شکل ۷۳ ۸۱
- شكل ۷۵- ذرات پودر با اندازه متوسط ۸۹۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 بیسموت و ۱ cc محلول ۱٪ پلی وینیل الکل در ۲۰ ml الکتروولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در شرایط عدم حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۲
- شكل ۷۶- ذرات پودر با اندازه متوسط ۱ میکرومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 بیسموت و ۱ cc محلول ۱٪ پلی وینیل الکل در ۲۰ ml الکتروولیت در پتانسیل -450mv - نسبت به الکترود کالومل در شرایط عدم حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۲
- شكل ۷۷- ذرات پودر با اندازه متوسط ۲۲۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 بیسموت و ۱/۵ cc محلول ۱٪ پلی وینیل الکل در ۲۰ ml الکتروولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۳

عنوان و شماره

صفحه

- شکل ۷۸- ذرات پودر تولید شده در شرایط شکل ۷۷ با بزرگنمایی بیشتر ۸۳
- شکل ۷۹- ذرات پودر با اندازه متوسط ۴۲۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 و 0.05cc بیسموت در 0.1% محلول پلی وینیل الکل در 20ml الکترولیت در پتانسیل -450mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۴
- شکل ۸۰- ذرات پودر با اندازه متوسط ۲۲۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 و 0.05cc بیسموت در 0.1% محلول پلی وینیل الکل در 20ml الکترولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۴
- شکل ۸۱- ذرات پودر با اندازه متوسط ۲۱۰ نانومتر تولید شده در محلول 0.03M حاوی MnCl_2 و 0.05cc بیسموت در 0.1% محلول پلی وینیل الکل در 20ml الکترولیت در پتانسیل -400mv - نسبت به الکترود کالومل در حضور میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل ۸۵
- شکل ۸۲- تاثیر اعمال میدان مغناطیسی با چگالی ۱ تسل و پتانسیل اعمالی روی اندازه پودر های تولید شده ۸۶
- شکل ۸۳- تاثیر میزان ماده surfactant ژلاتین روی اندازه ذرات تولید شده ۸۷

۱- مقدمه:

از حدود یک دهه پیش مواد و ذرات در محدوده اندازه نانومتر (100 nm) به میزان زیادی مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. این میزان توجه به این دلیل است که پیشینی می شود مواد در اندازه های حدود $1-10\text{ nm}$ دارای خواص غیرعادی باشند که می تواند منجر به ایجاد فناوری های جدیدی شود. قسمتی از این خواص غیرعادی را به یک سری عوامل که از اندازه کوچک این ذرات ناشی می شود نسبت داده می شوند و می توان از این میان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- این ذرات و خواصشان جایی بین مواد در اندازه های بزرگ و اتمها یا مولکول های تنها قرار دارد.

۲- در این ذرات تعداد زیادی از اتمها ای تشکیل دهنده، در سطح ذره قرار دارند.

۳- الکترونها در این ذرات به فضاهایی محدود می شوند که در حدود اندازه عرض تعدادی اتم است و می تواند به اثرات کوانتومی منجر شود.

با توجه به خواص غیر عادی مورد انتظار، این مواد دارای کاربردهای بلقوه زیادی از جمله استفاده در نقاط کوانتمی^۱، حسگرهای دیودهای تولید کننده نور، استفاده در کاتالیزور هایی با قدرت انتخاب و بازدهی بیشتر و ... اشاره کرد. امروزه پیشرفت‌های قابل ملاحظه در تولید انواع مختلف مواد در اندازه های نانومتری به وجود آمده به طوری که دیگر رسیدن به اندازه های نانومتری در مواد مختلف، مشکلی جدی تلقی نمی شود و در حال حاضر کنترل خصوصیاتی نظری شکل، گستردگی محدوده اندازه، نوع مواد پوشش دهنده سطح، نوع ساختار یا شبکه کربیستالی، میزان اکسید های سطحی ذرات و هزینه تولید و ... انگیزه اصلی ارائه روش های جدید در این زمینه می باشد.

روش رسوب گذاری الکتروشیمیایی به دلیل دارا بودن فاکتور های متعدد برای کنترل شرایط و همچنین ارزان بودن نسبی روش نسبت به روش های شیمیایی مورد توجه محققین قرار گرفته و تولید ذرات نانومتری فلزات با این روش به طور موفقیت آمیز صورت گرفته است. از طرفی تولید پودر فلزات از طریق رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی یکی از مهمترین روش های تولید فلزات با درصد خلوص بالا به حساب می آید که در این روش با کنترل شرایط رسوب گذاری، فلزات به صورت پودر و با چسبندگی کم به کاتد تولید می شوند که به راحتی می توان

¹ Quantum dot